

position of halving one region of the epitaxial layer 14 so as to reach the buried region 12, thereby forming a N(sup +) region 18. A P-type impurity is diffused respectively into the halved regions to form P-type resistance regions 16, 16', and P(sup +) regions 17, 17' are formed on both ends respectively. The regions 16, 16' become diffused resistors R(sub 1), R(sub 2)

12/7/14

DIALOG(R)File 347:JAPIO

(c) 2001 JPO & JAPIO. All rts. reserv.

02425317 **Image available**
SEMICONDUCTOR INTEGRATED CIRCUIT

PUB. NO.: 63-042217 [JP 63042217 A]
PUBLISHED: February 23, 1988 (19880223)
INVENTOR(s): IRIMOTO MINORU
APPLICANT(s): NEC CORP [000423] (A Japanese Company or Corporation), JP
(Japan)
APPL. NO.: 61-186416 [JP 86186416]
FILED: August 07, 1986 (19860807)

ABSTRACT

PURPOSE: To prevent an electrostatic breakdown of each element of the inside of an operating circuit, by inserting in *series* two pieces of *diode* elements to which a cathode terminal has been connected in common, between an input or output terminal part and a power source terminal part.

CONSTITUTION: An electrostatic breakdown strength (*ESD*) improving circuit 1 is formed by connecting an anode terminal of D1 of two pieces of *diode* elements D1, D2 to which a cathode terminal has been connected in common, to a power source terminal, and connecting an anode terminal of D2 to an input terminal. In a regular operating state, even in case an absolute rating within a guarantee range has been impressed, the *ESD* improving circuit 1 becomes a high impedance state, and it exerts no influence to a regular logical operation. In case an abnormal voltage has been applied to the input terminal by an electrostatic effect, the *ESD* improving circuit 1 is operated in a low impedance state, and the greater part of a discharge current flows through the *ESD* improving circuit 1 and operates so as to prevent a breakdown of each element in a TTL circuit of the inside.

12/7/15

DIALOG(R)File 347:JAPIO

(c) 2001 JPO & JAPIO. All rts. reserv.

02114144 **Image available**
OPTICAL HEAD

PUB. NO.: 62-031044 [JP 62031044 A]
PUBLISHED: February 10, 1987 (19870210)
INVENTOR(s): KARASAWA TADAO
IKEGAME TETSUO
APPLICANT(s): OLYMPUS OPTICAL CO LTD [000037] (A Japanese Company or Corporation), JP (Japan)

⑫ 公開特許公報(A)

昭63-42217

⑬ Int. Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号

⑭ 公開 昭和63年(1988)2月23日

H 03 K 19/088
H 01 L 27/06
H 03 K 17/08
19/003

1 0 1

8326-5J
P-7373-5F
7190-5J
8326-5J

審査請求 未請求 発明の数 1 (全2頁)

⑮ 発明の名称 半導体集積回路

⑯ 特 願 昭61-186416

⑰ 出 願 昭61(1986)8月7日

⑱ 発 明 者 入 本 稔 東京都港区芝5丁目33番1号 日本電気株式会社内
⑲ 出 願 人 日本電気株式会社 東京都港区芝5丁目33番1号
⑳ 代 理 人 弁理士 内 原 晋

明 細 書

1. 発明の名称

半導体集積回路

2. 特許請求の範囲

半導体集積回路の入力又は出力端子部と、電源端子部との間に、カソード端子を共通接続した2個のダイオード素子の直列回路の一方のアノード端子を該電源端子に接続し、他方のアノード端子を、該入力又は出力端子に接続した事を特徴とする半導体集積回路。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、半導体集積回路(以下ICと記す)に関し、特に、高速、高集積低電圧化の進んだ高性能集積回路において、高性能化達成のためにより微細化したトランジスタ・ダイオード等の素子により構成されたことにより、ICにおける静電耐圧の低下が顕著化しているIC分野に属するもの

である。

(従来の技術)

前記したIC分野での静電耐圧(以下ESDと記す)改善のための従来回路を第3図に示す。第3図は、TTL入力回路において1で示すESD改善回路を、入力端子と電源ライン間に接続したもので、入力部に静電効果により、異常電圧が印加された場合その静電電荷の放電電流の大半は1のダイオードを経由して電源ラインに流入させる様動作して内部のTTL入力回路内の各素子の破壊を防ぐように構成されているものである。

(発明が解決しようとする問題点)

しかし、上記従来回路(第3図)では、通常論理動作時にも入力端子を、電源電圧よりダイオードの V_p 分^{だけ}高くすると、ダイオード1を介して電流が電源ラインへ流入し、入力端子部での高耐圧保証ができないという問題があった。

(問題点を解決するための手段)

本発明のICは、入力又は出力端子部と電源端子部との間に、カソード端子を共通接続した2個

のダイオード素子の直列回路を一方のダイオード素子のアノード端子を該電源端子に接続し、他方のダイオード素子のアノード端子を入力又は出力端子に接続した構造を持つものである。

〔実施例〕

次に、図面を参照して、本発明をより詳細に説明する。

第1図は本発明の一実施例でTTL入力回路を例に示したものである。ESD改善回路1はカソード端子を共通接続した2個のダイオード素子D1、D2のD1のアノード端子を、電源端子に接続しD2のアノード端子を入力端子に接続したものである。通常動作状態、保証範囲内の絶対定格が印加された場合でもESD改善回路1は高インピーダンス状態となり、通常論理動作に影響しない。また入力端子に静電効果により、異常電圧が印加された場合ESD改善回路1は低インピーダンス状態で動作し、放電電流の大部分は、ESD改善回路1を流れ内部のTTL回路内の各素子の破壊を防ぐよう動作する。

たESD改善回路を挿入することにより、動作回路内部の各素子の破壊を防ぐ効果がある。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の一実施例を示す回路図、第2図は本発明の他の実施例を示す回路図、第3図は従来回路図である。

1……ESD改善回路。

代理人 井理士 内 原 晋

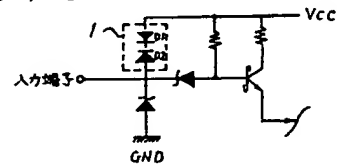
〔実施例2〕

第2図は本発明の他の実施例を示したもので、TTL出力回路にESD改善回路1を付けたものである。ESD改善回路1は、カソード端子を、共通接続した2個のダイオード素子の第1のアノード端子を電源端子に接続し、第2のアノード端子を、出力端子に接続したものである。第2図において通常動作状態、絶対定格が印加された場合、第1図と同様であり、ESD改善回路1は、高インピーダンス状態となり動作に影響しない。また出力端子に静電効果により異常電圧が印加された場合、ESD改善回路1は低インピーダンス状態となり、内部のTTL回路内の各素子の破壊を防ぐよう動作する。

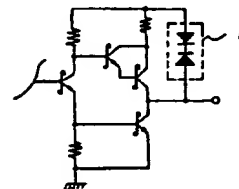
〔発明の効果〕

以上説明したように、本発明は、ICにおいてその入力又は出力端子部と電源端子部との間にカソード端子を共通接続した2個のダイオード素子の第1のアノード端子を該電源端子に接続し、第2のアノード端子を該入力又は出力端子に接続し

第1図



第2図



第3図

